

当前位置：科技部门户 > 新闻中心 > 科技动态 > 科技部工作

【字体：大 中 小】

国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项新型显示方向项目总体技术方案研讨会在重庆召开

日期：2017年06月15日 来源：科技部

5月20日，国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项新型显示方向项目总体技术方案研讨会在重庆京东方光电科技有限公司举行。重庆市科委高新处负责人，专项总体专家组新型显示方向全体专家，新型显示方向8个项目的项目负责人和部分课题负责人，科技部高技术中心相关人员以及部分在渝同行专家等出席了会议。

新型显示是“战略性先进电子材料”重点专项四大方向之一，共部署8个任务，2016年实施了5个任务，参加会议的8个项目具体为“新一代有机电致发光材料与器件”、“印刷TFT材料与器件”、“新型显示视觉健康研究”、“印刷OLED显示关键材料与器件技术”、“印刷OLED显示技术集成与研发公共开放平台”、“电子纸显示关键材料与器件”、“量子点发光显示关键材料与器件研究”和“量子点发光显示关键材料与器件研究”。

会议由总体专家组新型显示方向组长郭太良教授主持。重庆市科委高新处负责人介绍了重庆市在新型显示方向的布局、发展状况和重庆市相关项目的情况，表示欢迎重点专项项目成果在重庆转化，重庆市将做好服务工作。

8个项目负责人介绍了项目的总体研发技术方案以及项目实施进展情况。总体专家组对各项目总体研发技术方案中的有关研究内容、技术路线、项目管理和财务管理等方面提出了意见和建议。会上，郭太良组长报告了新型显示方向专家组的下一步工作计划和工作安排。

打印本页

关闭窗口



版权所有：中华人民共和国科学技术部

地址：北京市复兴路乙15号 | 邮编：100862 | 地理位置图 | ICP备案序号：京ICP备05022684